

SE SEI UN LAUREANDO O NEOLAUREATO

- al corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione o Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni
- al corso di laurea magistrale in Ingegneria Informatica, Ingegneria dell'Automazione, Ingegneria Elettronica o Ingegneria delle Telecomunicazioni

TI ASPETTIAMO
martedì **29 novembre 2016** alle ore **10.00**presso Aula Magna "Orabona"
del **Politecnico di Bari**Campus Universitario di Via Orabona 4 - Bari

ore 9:30

Il Servizio Job Placement del Politecnico di Bari e Capgemini Italia, leader mondiale nei servizi di consulenza, information technology e outsourcing, organizzano una giornata per incontrare laureandi e neolaureati dei corsi di laurea triennale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione e Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni e dei corsi di laurea magistrale in Ingegneria Informatica, Ingegneria dell'Automazione, Ingegneria Elettronica o Ingegneria delle Telecomunicazioni per l'inserimento nelle seguenti aree: It Consulting; Business Information Management; Web & Mobile; Business Process Management; Custom Software Development; Application Lifecycle Services; Cloud Computing.

Sedi di lavoro: Milano, Roma, Napoli

Requisiti: buona conoscenza della lingua Inglese e disponibilità a trasferte nazionali e internazionali

Per partecipare all'evento è necessario confermare la propria presenza inviando <u>entro il 28 novembre</u> il proprio Curriculum vitae a <u>letizia.tallarico@capgemini.com</u> con oggetto: invio cv per colloquio con CAPGEMINI ITALIA del 29 novembre 2016 ed <u>entro il 28 novembre</u> un'e-mail all'indirizzo <u>ufficioplacement@poliba.it</u> con oggetto: conferma partecipazione recruiting day con CAPGEMINI ITALIA del 29 novembre 2016

Programma dell'evento

10.00 – 11.30 – Presentazione aziendale di Capgemini Italia

11.30 - 11.45 - Pausa

11.45 – 13.00 – Colloqui con i candidati

13.00 – 14.00 – Pausa pranzo

14.00 - Colloqui con candidati*

* I candidati sono pregati di portare con sé un cv cartaceo in occasione del colloquio